

Archer Optx, Inc. <レンズ>
 株式会社レイ <センサ&イメージング>
 Aachen Technology (Shenzhen) Co., Ltd. <レンズ>
 株式会社・アル・システム <センサ&イメージング>
 アイウェーブ㈱ <レーザ>
 ㈱アイジュール <センサ&イメージング>
 ㈱アイセイ <レンズ>
 ㈱アイテックシステム <センサ&イメージング>
 青色半導体レーザ-接合加工共創コンソーシアム <レーザ>
 AkiTech LEO㈱ <レーザ>
 アクテス京三㈱ <ボジョニング>
 アクテス㈱ <レーザ>
 旭化成㈱ <レーザ>
 朝日分光㈱ <光源・光学素子>
 ㈱朝日ラバ <レンズ>
 アフレント・テクノロジー㈱ <レンズ>
 ㈱アスク <レンズ>
 asphericon GmbH <レーザ>
 アドコム・メディア㈱ <レーザ>
 ㈱アド・サイエンス <センサ&イメージング>
 ㈱アールデータ <センサ&イメージング>
 ㈱アプテス <レーザ>
 アバル㈱ <レンズ>
 天華光学㈱ <レンズ>
 (公財)天田財団 <レーザ>
 アメテック㈱ <レンズ>
 Amonics Limited <光通信>
 ㈱彩世 <レーザ>
 Altechna レーザ>
 アルテック㈱ <レーザ>
 ㈱アルネア <光通信>
 アンシス・ジャパン㈱ <レーザ>
 Anhui Crystro Crystal Materials Co., Ltd <レーザ>
 アンリツ㈱センシング&デバイスカンパニー <センサ&イメージング>
 E&E evolution ㈱ <レンズ>
 ㈱イーエクスプレス <レーザ>
 ㈱飯田照明 <光源・光学素子>
 ㈱飯山特殊硝子 <レンズ>
 ㈱井澤 <レンズ>
 ㈱五鈴精工硝子 <レンズ>
 (公財)板橋区産業振興公社 <レンズ>
 伊藤光学工業㈱ <レンズ>
 イネブル㈱ <レーザ>
 インテグレーションテックノロジー㈱ <レンズ>
 Wavelength Opto-Electronic(S)Pte. Ltd. / OPI ㈱ <レーザ>
 宇光㈱ <レンズ>
 ウシオ電機㈱ <レーザ>
 Ultraviolet Technology CO., LTD. <レーザ>
 ㈱エイ・ケイ・コーポレーション <レンズ>
 (一社)映像情報メディア学会 <OPIE>
 HG OPTRONICS, INC. レーザ>
 ㈱エム <レンズ>
 エーエルティ㈱ <レーザ>
 AOCジャパン㈱ <レーザ>
 AGC ㈱ / 日本真空光学 ㈱ <レンズ>
 ㈱エーディエステック <センサ&イメージング>
 AdiOptica Optical Systems GmbH <レーザ>
 EXAIL <レーザ>
 ㈱エグシール <レンズ>
 ECOPTIK (CHANGCHUN) LTD <レンズ>
 ㈱エスケーフアイン <レーザ>
 ㈱エス・ジー・ケイ <光通信>
 SPIE <レーザ>
 SPIE DIGITAL LIBRARY <レーザ>
 X-Sight s.r.o. <光源・光学素子>
 エドモンド・オプティクス・ジャパン㈱ <レーザ>
 NTTアドバンステクノロジ㈱ <レーザ>
 EPIC - Europe Photonics Industry Consortium <レーザ>
 FIT リーディングテックス㈱ <レンズ>
 ㈱エフエスケ <レンズ>
 MSHシステムズ㈱ <レーザ>
 ㈱MSAファクトリー <レンズ>
 MFオプテックス㈱ <レーザ>
 MLOptic <レンズ>
 ㈱エムビー・スマート <レンズ>
 LCE Optics.JAPAN㈱ <レンズ>
 Embassy of the Czech Republic - CzechInvest <レーザ>
 応用光研工業㈱ <レンズ>
 (公社)応用物理学会 <OPIE>
 (公社)応用物理学会 フォトニクス分科会 <光源・光学素子>
 ㈱OE技研 <光源・光学素子>
 オージェシー㈱ <レンズ>
 大阪大学レーザ科学研究所 <レーザ>
 オージャンフォトニクス㈱ <レーザ>
 Austek, Ltd <宇宙天文>
 OTO Photonics Inc. <センサ&イメージング>
 オーテックス㈱ <レーザ>
 Orbray ㈱ <光通信>
 ㈱オカモトオプティクス <レーザ>
 ㈱岡本工作機械製作所 <レンズ>
 ㈱オオサイド <レーザ>
 OZ Optics Ltd <レーザ>
 ㈱オハラ <レンズ>
 ㈱オファルジャパン <レーザ>
 OPTICA (IROS) <レーザ>
 ㈱オプティカルソリューションズ <光源・光学素子>
 OPTOELEC Co., Ltd <レンズ>
 Optogama <レーザ>
 オプトキャリア <OPIE>
 ㈱オプトクエスト <レーザ>
 ㈱オプトサイエンス <レーザ>
 オプトリウス㈱ <光源・光学素子>
 OptoTech optikmaschinen GmbH <レンズ>

㈱オプトビア <レーザ>
 ㈱東海エンジニアリングサービス <レンズ>
 Jade Bird Display (Shanghai) Ltd <センサ&イメージング>
 ㈱東京インストルメンツ <レーザ>
 SHERN YEONG PRECISE OPTICAL CO., LTD. <レンズ>
 Shenzhen Agilebul Technology Co., Ltd. <レンズ>
 SHENZHEN QANDE TECHNOLOGY CO., LTD <レンズ>
 Shenzhen Bosen Opto-Electric Science Technology Co., limited <レンズ>
 SHENZHEN RUIDEFENG TECHNOLOGY CO., LTD. <レンズ>
 ㈱カドミ <レーザ>
 カドミ光学工業㈱ <レーザ>
 (地独)神奈川県立産業技術総合研究所 <OPIE>
 カナレ電気㈱ <レーザ>
 ㈱Camerium <光源・光学素子>
 カラーリング・ジャパン㈱ <センサ&イメージング>
 カルバス㈱ <ボジョニング>
 河合光学㈱ <レンズ>
 カタム・ウシカタ㈱ <レーザ>
 GIAI PHOTONICS CO., LTD <レーザ>
 キーサド・テクノロジ㈱ <光通信>
 ㈱キーストーンインターナショナル <レーザ>
 ㈱キョウ技研 <レーザ>
 CASTECH Inc. <レーザ>
 キヤノンオプトロン㈱ <レンズ>
 キヤノンマーケティングジャパン㈱ <レンズ>
 QED Technologies International, LLC <レンズ>
 ㈱QDレーザ <レーザ>
 強光子場科学研究懇談会 <レーザ>
 京セラ SOC㈱ <レーザ>
 京セラ㈱光学部品事業本部 <レーザ>
 ㈱協同インターナショナル <レーザ>
 京立電機㈱ <レンズ>
 旭栄研磨加工㈱ <レンズ>
 ㈱清原光学 <レンズ>
 金門光波 <レーザ>
 Guangdong Kinding Optical Technology Co., Ltd. <レンズ>
 Guizhou Tongren Xujing Optoelectronics Technology Co., Ltd <レンズ>
 Gooch & Housego Japan ㈱ <レーザ>
 ㈱クオークテクノロジー <光源・光学素子>
 Crytur <レーザ>
 ㈱グラビトン <レーザ>
 Green Optics Co., Ltd. <宇宙天文>
 ㈱クリスタル光学 / ㈱清原光学 <宇宙天文>
 CRYSLASER INC. <レーザ>
 ㈱GLORY <レーザ>
 クロニクス㈱ <センサ&イメージング>
 クロマテクノロジジャパン (同) <レーザ>
 ケイエルブイ㈱ <レーザ>
 ㈱ケン・オートメーション <センサ&イメージング>
 CoreOptics Technology Inc. <レーザ>
 CoreMorrow Ltd. <ボジョニング>
 Zaber Technologies / 理科研㈱ <ボジョニング>
 CEDRAT TECHNOLOGIES S.A. <宇宙天文>
 セルック㈱ <レーザ>
 ソーラボジャパン ㈱ <レーザ>
 ソフトワークス㈱ <レーザ>
 SOMO IR Co., Ltd. <レンズ>
 ㈱ソルテック <レンズ>
 TAI YEE OPTICAL CO LTD. <レンズ>
 ㈱大正光学 <レンズ>
 ㈱タイセイ <レンズ>
 太平貿易㈱ <センサ&イメージング>
 TACMIコンソーシアム <レーザ>
 ㈱武内製作所 <レンズ>
 SAIS CO., LTD <レンズ>
 サイバネットシステム㈱ <センサ&イメージング>
 SAOM TECH <レンズ>
 Success Optics Limited <光源・光学素子>
 サニー・ジャパン㈱ <レンズ>
 澤木工房㈱ <レーザ>
 サンインストルメント㈱ <レーザ>
 ㈱三恵舎 <レンズ>
 santec <レーザ> <光通信>
 Sanket International Pte Ltd <レーザ>
 南山プラス <レーザ>
 山陽精工㈱ <レンズ>
 三洋貿易㈱ <レンズ>
 JiangXi Trace Optical Co., Ltd. <レンズ>
 Jiangxi Lanjing Optoelectronics Technology Co., Ltd. <光源・光学素子>
 JIANGSU TIANKAI OPTO-ELECTRONICS CO., LTD. <レンズ>
 Jiangsu Haona Optical Co., Ltd. <レンズ>
 Jiangsu Precise Way Optics Co., Ltd <レンズ>
 JIANGSU YUDI OPTICAL CO., LTD. <レンズ>
 CIOE <レーザ>
 GIP Technology Corporation <レーザ>
 ㈱ジーアクト <レンズ>
 GEE㈱ <レーザ>
 CLZ OPTICAL CO., LTD. <レンズ>
 Z-Optics LIMITED <レンズ>
 Zhejiang Bicom Optics Co., Ltd <レンズ>
 ZHEJIANG LANTE OPTICS CO., LTD <レンズ>
 Zhejiang Lanhai Optical Technology Co., Ltd. <レンズ>
 Jiaxing Jingkong Electronic Co., Ltd <レンズ>
 CDGM Glass Co., Ltd <レンズ>
 CBS Japan <レーザ>
 CPG Optics <レンズ>
 CBCオプティクス㈱ <レンズ>
 ジェフロイデ㈱ <レンズ>
 Xiamen Fengxing Optoeleetro-Tek Co., Ltd.

<センサ&イメージング>
 ㈱ジェテックコーポレーション <レーザ>
 Jade Bird Display (Shanghai) Ltd <センサ&イメージング>
 ㈱東京インストルメンツ <レーザ>
 SHERN YEONG PRECISE OPTICAL CO., LTD. <レンズ>
 Shenzhen Agilebul Technology Co., Ltd. <レンズ>
 SHENZHEN QANDE TECHNOLOGY CO., LTD <レンズ>
 Shenzhen Bosen Opto-Electric Science Technology Co., limited <レンズ>
 SHENZHEN RUIDEFENG TECHNOLOGY CO., LTD. <レンズ>
 ㈱紫榮光技研 <光源・光学素子>
 ㈱システムズエンジニアリング <レンズ>
 シナジีโอプティシステムズ㈱ <レーザ>
 ㈱シナノ精密 <レーザ>
 SINO-GALVO (JIANGSU) TECHNOLOGY CO., LTD. <レーザ>
 芝浦機械㈱ <レンズ>
 ㈱浜谷光学 <レーザ>
 ㈱島津製作所 <光通信>
 シャープ福山レーザ㈱ <レーザ>
 Shangrao Hengtai Optical Equipment Manufacturing Co., Ltd <光源・光学素子>
 Shanghai Oceanhood Opto-electronics Tech Co., Ltd. <ボジョニング>
 Shanghai Desioptoe Technology Co., Ltd <レンズ>
 Shanghai ToFFuture Technology Co., Ltd. <センサ&イメージング>
 Shanghai Puya Quartz Glass Factory <レンズ>
 Shanghai Bright Photonics Co., Ltd <レンズ>
 Shanghai Yanding Tech Co., Ltd <レンズ>
 ジュラロク工業㈱ <レンズ>
 シリコネテックノロジー㈱ <センサ&イメージング>
 シンコー ㈱ <レンズ>
 ㈱スキャンソル <レーザ>
 Suzhou Everbright Photonics Co., Ltd <レーザ>
 Suzhou JiuLing GuangYu Technology Co., Ltd <レンズ>
 Suzhou Suna Optoelectronics Co., Ltd. <レンズ>
 日本光学測定機工業会 <OPIE>
 スペクスフォトン <レーザ>
 セクトラ・クエスト・ラボ㈱ <レーザ>
 ㈱クオーク・フィジックス㈱ <レーザ>
 SPECK SENSORSYSTEME GmbH <レーザ>
 ㈱住田光学ガラス <レンズ>
 住友電気工業㈱ハードメタル事業部 <レーザ>
 駿河精機㈱光学SI 事業部 <レーザ>
 駿河精機㈱光学機器事業部 <レーザ>
 駿河精機㈱ステージ事業部 <レーザ>
 ㈱精工技研 <レンズ>
 CEITEC <レーザ>
 (公社)精密工学会 <OPIE>
 正隆商事㈱ <レンズ>
 ㈱セイワ・オプティカル <レンズ>
 誠和産業㈱ <レーザ>
 ㈱日本レーザ <レーザ>
 (一社)日本ロボット学会 <OPIE>
 NEWMOSHINE <センサ&イメージング>
 ネオアーク㈱ <レーザ>
 ㈱ネオトロン <レーザ>
 ノボオ電子㈱ <レーザ>
 NovelBeam <レンズ>
 パール光学工業㈱ <レンズ>
 ハイフネス・ジャパン㈱ <レーザ>
 バイフォニクス㈱ <レーザ>
 Hilase <レーザ>
 ㈱ハギテック <レーザ>
 伯東㈱ <レーザ>
 BATOP GmbH <レーザ>
 パナソニックFSエンジニアリング㈱ <レンズ>
 パナソニック㈱光学デバイスビジネスユニット <レンズ>
 ㈱ハナムラボティクス <レーザ>
 タックコート㈱ <光源・光学素子>
 タツタ電線㈱ <レーザ>
 辰野光学㈱ <レンズ>
 ㈱タナカ技研 <光源・光学素子>
 WTS Photonics Co., Ltd <レンズ>
 TANGSHAN JINGYU TECHNOLOGY CO., LTD. <レンズ>
 Danyang Danyao Optics Co., Ltd. <レンズ>
 Czech optical cluster <レーザ>
 Changsha AFISy Technology Co., Ltd. <レンズ>
 Changzhou Run Chang Optoelectronics Technology Co., Ltd. <レンズ>
 Changchun Glitter Optics Co., ltd <レンズ>
 Changchun New Industries Optoelectronics Technology Co., Ltd. <レーザ>
 Changchun Boxin Photoelectric Co., Ltd. <レンズ>
 中央精機㈱ <レンズ>
 JIANGSU YUDI OPTICAL CO., LTD. <レンズ>
 CIOE <レーザ>
 GIP Technology Corporation <レーザ>
 ㈱ジーアクト <レンズ>
 GEE㈱ <レーザ>
 CLZ OPTICAL CO., LTD. <レンズ>
 Z-Optics LIMITED <レンズ>
 Zhejiang Bicom Optics Co., Ltd <レンズ>
 ZHEJIANG LANTE OPTICS CO., LTD <レンズ>
 Zhejiang Lanhai Optical Technology Co., Ltd. <レンズ>
 Jiaxing Jingkong Electronic Co., Ltd <レンズ>
 CDGM Glass Co., Ltd <レンズ>
 CBS Japan <レーザ>
 CPG Optics <レンズ>
 CBCオプティクス㈱ <レンズ>
 ジェフロイデ㈱ <レンズ>
 Xiamen Fengxing Optoeleetro-Tek Co., Ltd.

東栄電化工業㈱ <光源・光学素子>
 Hubei New Huaguang Information Materials Co., Ltd / 日本信智㈱ <レンズ>
 東海光学㈱ <レンズ>
 ㈱東京インストルメンツ <レーザ>
 ㈱東京精機工作所 <レンズ>
 東京電子工業㈱ <レンズ>
 東芝テリー㈱ <センサ&イメージング>
 東北電子産業㈱ <レーザ>
 東明技研㈱ <レンズ>
 ㈱東洋カミカル <レンズ>
 トライオプティクス・ジャパン㈱ <レンズ>
 DON CO., LTD. <レンズ>
 Dongguan Yutong Optical Technology Co., Ltd. <レンズ>
 Dongguan Strong Laser Advanced Equipment Co., Ltd <レーザ>
 Dongguan Thriving Precision Abrasives Co., Ltd. <レンズ>
 夏目光学㈱ <レーザ>
 Narran <レーザ>
 ナルクス㈱ <レンズ>
 Nanjing April Electro-optics Co., Ltd. <レンズ>
 Nanjing Sapphire Optical-Optics Co., Ltd. <レンズ>
 Nanyang Xing Shuo Optical Instrument Co., Ltd <レンズ>
 Nanyang Srate Optical Instrument Co., Ltd. <レンズ>
 Nanyang Pure Optoelectric Co., Ltd. <レンズ>
 Nanyang Lida Optic-electronics Co., Ltd. <レンズ>
 二光光学㈱ <レンズ>
 ㈱日進機械 <センサ&イメージング>
 日星電気㈱ <レーザ>
 日東光器㈱ <レーザ>
 ㈱ninitoh <レンズ>
 (一社)日本オプトメカトロニクス協会 <レーザ>
 (公社)日本技術士会 <OPIE>
 日本結晶光学㈱ <レーザ>
 (一社)日本光学会 <レンズ>
 (一社)日本光学硝子工業会 <レンズ>
 日本光学測定機工業会 <OPIE>
 日本高周波㈱ <レーザ>
 Micro-Epsilon Japan ㈱ <レーザ>
 マイクロテック・ラボトラリー㈱ <ボジョニング>
 マイクロン㈱ <センサ&イメージング>
 マクソンジャパン㈱ <レーザ>
 松浪硝子工業㈱ <レンズ>
 ㈱マブチ・エスアンドティー <レンズ>
 丸文㈱ <レーザ>
 ㈱三井光機製作所 <レンズ>
 ㈱三井刻印 <レンズ>
 ミナト光学工業㈱ <ボジョニング>
 MINGZHENG (ZHEJIANG) ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD. <レンズ>
 (有)メカトロランスフォーマ <レーザ>
 ㈱目白ゲノッセン <レンズ>
 ㈱メステック <ボジョニング>
 METWHICH OPTICAL <レンズ>
 メルクバフォーマンスマテリアルズ (同) <レンズ>
 メンローシステムズ㈱ <レーザ>
 守田光学工業㈱ <レンズ>
 八千代マイクロサイエンス㈱ <レンズ>
 山村フォトニクス㈱ <レーザ>
 山本光学㈱ <レーザ>
 ユアサエレクトロニクス㈱ <レーザ>
 ㈱ユーカリ光学研究所 <レンズ>
 UPT <レーザ>
 Union Optech Co., Ltd. <センサ&イメージング>
 ユニオン光学㈱ <レンズ>
 ㈱ユニタック <レーザ>
 Universal Photonics Far East Inc. <レンズ>
 ユニバース光学工業㈱ <レンズ>
 ㈱ユリ電気商会 <センサ&イメージング>
 横河計測㈱ <レーザ>
 Light Conversion UAB <レーザ>
 ㈱LightBridge <光通信>
 ラドバイス㈱ <センサ&イメージング>
 リーダー電子㈱ <センサ&イメージング>
 ㈱理研オプテック <レーザ>
 Lidaris UAB <レーザ>
 ㈱菱光社 <レンズ>
 LinkOptics Co., Ltd. <レンズ>
 ㈱リンクスウェア <レーザ>
 ㈱ルクスレイ <レーザ>
 ㈱ルクオ <レンズ>
 LUMICS GmbH <レーザ>
 ㈱ルミックス <レーザ>
 ルミバード・ジャパン㈱ <レーザ>
 レイチーシステムズ㈱ <レーザ>
 LAYERTEC GmbH <レーザ>
 (一社)レーザ学会 <レーザ>
 (公財)レーザ技術総合研究所 <レーザ>
 レーザ輸入振興協会 <OPIE>
 LENSTEK LASER OPTICS <レーザ>
 ㈱ワクス <レンズ>
 YOFC QUARTZ Technology (Wuhan) Co., Ltd <レンズ>

Hubei Gabrielle-Optech Co., Ltd. <レンズ>
 Hubei New Huaguang Information Materials Co., Ltd / 日本信智㈱ <レンズ>
 Phenix Optics Co., Ltd (フェニックス・ジャパン㈱) <レンズ>
 フォトテクニカ㈱ <レーザ>
 Photonik Cluster B-BB, c/o Berlin Partner<レーザ>
 Photonics Media <レーザ>
 Photonques <レーザ>
 PhotoniCore Technologies Co., Ltd. (PCT) <レーザ>
 Hongyi Vision Technology <光源・光学素子>
 Fujian Kire Optronics Co., Ltd. <レンズ>
 FUJIAN Hitronics Technologies Inc. <レーザ>
 FUJIAN FRAN OPTCS CO., LTD. <レンズ>
 藤井光学㈱ <レンズ>
 フジトク㈱ <レンズ>
 富士フィルムオプティクス㈱ <レンズ>
 Hunan ESTEE Technologies Co., Ltd. <光通信>
 ネブナム㈱ <レーザ>
 プライアー・サイエンティフィック㈱ <ボジョニング>
 Brightlaser Limited <レーザ>
 プライムテックエンジニアリング㈱ <センサ&イメージング>
 Fraunhofer Institute HHI <レーザ>
 ㈱ブラステック光学 <レンズ>
 ㈱ブラックス <センサ&イメージング>
 Printoptix GmbH <レンズ>
 ㈱プロフィテット <レーザ>
 ㈱分光応用技術研究所 <レーザ>
 分光計器㈱ <センサ&イメージング>
 米国モンタナ州 <センサ&イメージング>
 Beijing RealLight Technology Co., Ltd <レーザ>
 Beijing YHXC Photonics Technology Co., LTD <レーザ>
 Henan Yixuan Optoelectronic Technology Co., Ltd <レンズ>
 Henan UM Optics. LTD <光源・光学素子>
 Beneq㈱ <レンズ>
 Hellma Materials Japan㈱ <レーザ>
 Berlin Partner for Business and Technology <レーザ>
 堀田光学工業㈱ <レンズ>
 ㈱堀場製作所 <レーザ>
 PolyPhotonics Berlin, co/ Fraunhofer HHI <レーザ>
 マイクロエッジプロセス㈱ <レーザ>
 Micro-Epsilon Japan ㈱ <レーザ>
 マイクロテック・ラボトラリー㈱ <ボジョニング>
 マイクロン㈱ <センサ&イメージング>
 マクソンジャパン㈱ <レーザ>
 松浪硝子工業㈱ <レンズ>
 ㈱マブチ・エスアンドティー <レンズ>
 丸文㈱ <レーザ>
 ㈱三井光機製作所 <レンズ>
 ㈱三井刻印 <レンズ>
 ミナト光学工業㈱ <ボジョニング>
 MINGZHENG (ZHEJIANG) ELECTRONIC EQUIPMENT CO., LTD. <レンズ>
 (有)メカトロランスフォーマ <レーザ>
 ㈱目白ゲノッセン <レンズ>
 ㈱メステック <ボジョニング>
 METWHICH OPTICAL <レンズ>
 メルクバフォーマンスマテリアルズ (同) <レンズ>
 メンローシステムズ㈱ <レーザ>
 守田光学工業㈱ <レンズ>
 八千代マイクロサイエンス㈱ <レンズ>
 山村フォトニクス㈱ <レーザ>
 山本光学㈱ <レーザ>
 ユアサエレクトロニクス㈱ <レーザ>
 ㈱ユーカリ光学研究所 <レンズ>
 UPT <レーザ>
 Union Optech Co., Ltd. <センサ&イメージング>
 ユニオン光学㈱ <レンズ>
 ㈱ユニタック <レーザ>
 Universal Photonics Far East Inc. <レンズ>
 ユニバース光学工業㈱ <レンズ>
 ㈱ユリ電気商会 <センサ&イメージング>
 横河計測㈱ <レーザ>
 Light Conversion UAB <レーザ>
 ㈱LightBridge <光通信>
 ラドバイス㈱ <センサ&イメージング>
 リーダー電子㈱ <センサ&イメージング>
 ㈱理研オプテック <レーザ>
 Lidaris UAB <レーザ>
 ㈱菱光社 <レンズ>
 LinkOptics Co., Ltd. <レンズ>
 ㈱リンクスウェア <レーザ>
 ㈱ルクスレイ <レーザ>
 ㈱ルクオ <レンズ>
 LUMICS GmbH <レーザ>
 ㈱ルミックス <レーザ>
 ルミバード・ジャパン㈱ <レーザ>
 レイチーシステムズ㈱ <レーザ>
 LAYERTEC GmbH <レーザ>
 (一社)レーザ学会 <レーザ>
 (公財)レーザ技術総合研究所 <レーザ>
 レーザ輸入振興協会 <OPIE>
 LENSTEK LASER OPTICS <レーザ>
 ㈱ワクス <レンズ>
 YOFC QUARTZ Technology (Wuhan) Co., Ltd <レンズ>

宇宙・天文光学EXPO

主催：NPO法人 日本フォトニクス協議会

後援：（国研）宇宙航空研究開発機構（JAXA）／自然科学研究機構 国立天文台

光源・光学素子EXPO

主催：㈱オプトロニクス社 共催：応用物理学会 フォトニクス分科会

光と画像のセンサ&イメージングEXPO

主催：㈱オプトロニクス社

光通信・要素技術&応用EXPO

主催：㈱オプトロニクス社 後援：超高速フォトリックネットワーク開発推進協議会

来場事前登録受付中！

登録無料

当展は完全事前登録制になります。登録をお済ませの上ご来場下さい。

特典 来場事前登録された方のうち、会場受付先着1,000名様に
「月刊OPTRONICS 2025年4月号」を進呈！！

オプトロニクス OPIE

https://www.opie.jp/



ご来場者全員に
月刊誌 PDF 版を配布
※会期後ダウンロードアドレスをお送りします。



写真は 2024年4月号

▼4月号特集

「光ニューラルネットワーク最前線」

「マイページ」で簡単登録！

オプトロニクス主催・事務局の下記展示会にご来場された方、あるいは来場事前登録された方には【マイページ】をご用意しております。

・interOpto2024 - 光とレーザの科学技術フェア -

・OPIE '24

【マイページ】には、2月5日（水）に事務局からお送りしました「簡単事前登録のご案内」のメール内に記載してあります受付番号とご登録いただいたメールアドレスにてログインしていただけます。

ご登録が完了すると、受付番号 と QR コードを発行いたします。

ご来場される際は、**QR コードを印刷、またはスマホなどに表示して**展示会受付までお越し下さい。

本展は、QRコードにより来場者を管理するシステムを導入しております。出展ブース、セミナー等でQRコード読取りの許諾をしますことは、ご登録情報をご提出することになりますので予めご了承ください。
 なお、事務局（オプトロニクス社）ではご登録いただいた個人情報、第三者に開示することはありません。

<後援>

（国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）／（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）／在日ドイツ商工会議所

<インターナショナルパートナー>

SPIE / PHOTONICS MEDIA

<協賛>

（公社）応用物理学会／（公社）精密工学会／（公社）日本分光学会／（一社）日本光学会／（一社）日本ロボット学会／

（一社）映像情報メディア学会／（一社）電子情報通信学会／（一社）日本光学硝子工業会／（一社）日本オプトメカトロニクス協会／

（一財）光産業技術振興協会／レーザ輸入振興協会／（公財）レーザ技術総合研究所／NPO 法人 光ファイバセンシング振興協会／

日本光学測定機工業会／日本精密測定機器工業会／光学薄膜研究会／（一社）光融合技術協会／微小光学研究会／

大阪大学レーザ科学研究所／（公社）日本技術士会／（地独）神奈川県立産業技術総合研究所／OPTICA（旧 OSA）／PIDA

統括主催 （一社）OPI協議会

事務局



株式会社

オプトロニクス社

〒162-0814 東京都新宿区新小川町5-5 サンケンビル
 TEL 03-3269-3550 E-mail: event@optronics.co.jp

https://www.optronics.co.jp/

開催案内状

併設セミナー プログラム

聴講有料

4月23日（水）

■ レーザー基礎&応用技術セミナー

会場：アネックスホール F201

LE-1 コース レーザーの基礎

9:30-10:25 レーザーの基礎 … 時田 茂樹 氏（京都大学）
10:30-11:25 ファイバーレーザー事はじめ … 西澤 典彦 氏（名古屋大学）
11:30-12:25 高出力ファイバーレーザーの基礎と最新動向 … 白川 晃 氏（電気通信大学）

LE-2 コース レーザー取扱いの基礎

13:10-14:05 レーザー安全の基本 … 橋本 裕一 氏（オフィス橋本）
14:10-15:05 レーザービームの基礎と評価 … 庄司 一郎 氏（中央大学）
15:10-16:05 光学素子の選び方と取り扱い … 本越 伸二 氏（レーザー技術総合研究所）

■ レンズ設計・製造の基礎セミナー

会場：アネックスホール F202

LS-1 コース 光学超入門

9:30-10:55 レンズ入門 ～数式を多用しない光学入門～ … 河合 滋 氏（興オプト・イーカレッジ）
11:00-12:25 光学機器入門 … 植田 博文 氏（チームオプト㈱）

LS-2 コース 光学評価入門

13:10-14:35 収差入門 ～収差の基本、収差図の見方を中心として～ … 荒木 敬介 氏（宇都宮大学）
14:40-16:05 光学系性能評価入門 ～MTF、分解能、波面収差～ … 森 伸芳 氏（山下電装㈱）

■ 赤外線・紫外線技術セミナー

会場：アネックスホール F204

IR-1 コース 赤外線技術の動向

10:00-10:55 赤外線入門 … 廣本 宣久 氏（静岡大学）
11:00-11:55 赤外コヒーレント光源の最前線 –LD、QCL から様々な非線形結晶まで– … 富田 憲太郎 氏（理化学研究所）
12:00-12:55 赤外線イメージング技術 … 片山 晴善 氏（宇宙航空研究開発機構）

UV-1 コース 紫外線の基礎と応用

13:40-14:35 紫外線入門 光源からアプリケーションまで … 和田 智之 氏（理化学研究所）
14:40-15:35 Far-UVC 用 200 ～ 230nmLED の開発 … 平山 秀樹 氏（理化学研究所）
15:40-16:35 医療応用 …（依頼中）

■ センサ&イメージング応用技術セミナー

会場：アネックスホール F203

SI-1 コース 産業用カメラの最新動向・TOF・車載・物体認識 AI・

13:40-14:35 3D TOF カメラの基礎 ～距離計測原理と競合技術との比較、評価手法と応用など … 村田 配一 氏（オプテックス㈱）
14:40-15:35 車載カメラ・イメージセンサの市場・技術動向 … 小野 科生 氏（オンセミ）
15:40-16:35 画像認識 AI の基礎と活用事例 … 戴 曉艶 氏（京セラ㈱）

併催イベント プログラム

パワーレーザーDXプラットフォーム・シンポジウム

「産官学の連携で進化するパワーレーザーの利活用」

4月23日（水） 会場：展示ホール内特設会場3

10:30-12:15 パワーレーザーDXプラットフォーム事業 紹介 … 藤岡 慎介 氏（大阪大学）
地上で宇宙X線を再現する・T6レーザー施設での実験室天体物理 … 内田 裕之 氏（京都大学）
ハイパワーレーザー施設を活用した光デバイス検証実験 … 小川 隆史 氏（NTTアドバンステクノロジ㈱）
画像解析によるレーザー自動アライメントシステムの開発 … 河野 香 氏（九州大学）
量み込みニューラルネットワークを用いたレーザープロファイル 自動最適化システムの開発 … 眞柴 雄司 氏（量子科学技術研究開発機構）

光通信技術セミナー

聴講無料

4月23日（水）

会場：展示ホール内特設会場2

※詳細が確定しましたらWEBサイトに掲載いたします。

※掲載しております情報は3月5日時点のものになります。

4月24日（木）

■ レーザー基礎&応用技術セミナー

会場：アネックスホール F201

LE-3 コース 新時代のレーザー加工

9:30-10:25 高出力加工用レーザーと自動車応用 … 三瓶 和久 氏（㈱タマリ工業）
10:30-11:25 短パルスレーザー加工の基礎（ナノ秒からフェムト秒まで） … 藤田 雅之 氏（レーザー技術総合研究所）
11:30-12:25 高出力青色レーザーと IR ハイブリットレーザー加工への応用 … 安岡 知道 氏（古河電気工業㈱）

LE-4 コース 半導体レーザーとその応用

13:10-14:05 フォトニック結晶レーザーとその応用 … 野田 進 氏（京都大学）
14:10-15:05 有機レーザー分子の設計とデバイス展開 … 安達 千波矢 氏（九州大学）
15:10-16:05 赤色／緑色／青色半導体レーザーとその応用 …… 平野 恭章 氏（シャープ福山レーザー㈱）

■ レンズ設計・製造の基礎セミナー

会場：アネックスホール F202

LS-3 コース 分かり易い DOE（回折光学素子）の基礎と応用

9:30-10:55 DOE（Diffraction Optical Element; 回折光学素子）入門 … 丸山 晃一 氏（丸山光学研究所）
11:00-12:25 DOE を応用した各種光学系 … 鈴木 憲三郎 氏（㈱杉藤）

LS-4 コース 活躍の場を広げる微小光学素子

13:10-14:35 微小光学素子（マイクロレンズ／レンズアレイ）の作製と応用 … 宮下 隆明 氏（元 国立天文台）
14:40-16:05 誘電体メタサーフェス・メタレンズの設計・製造の基礎 … 若見 健太郎 氏（東京農工大学）

■ 赤外線・紫外線技術セミナー

会場：アネックスホール F204

IR-2 コース 赤外線の光学系の基礎

10:00-10:55 メタマテリアルと赤外線センシング技術 … 田中 拓男 氏（理化学研究所）
11:00-11:55 赤外透過材料・焼結法による赤外透過多結晶セラミックスの創製 – … 森田 孝治 氏（物質・材料研究機構）
12:00-12:55 赤外レンズ・設計と活用 … 安藤 稔 氏（㈱タムロン）

UV-2 コース 紫外線の半導体製造技術

13:40-14:35 EUV リングラフィ 応用におけた光源開発の現状 … 溝口 計 氏（九州大学／元 ギガフoton㈱）
14:40-15:35 レーザー生成プラズマ EUV 光源と短波長化などの動向 … 東口 武史 氏（宇都宮大学）
15:40-16:35 フォトマスク検査機への EUV 光源適用技術 … 宮井 博基 氏（レーザーテック㈱）

	1コースの税込価格	3/31(月)まで	4/1(火)以降
一 般		¥15,000	¥18,000
主催・協賛団体会員※／出版社		¥12,000	¥15,000
月刊OPTRONICS定期購読者		¥7,500	¥9,000
シニアクラブ会員		¥7,500	¥9,000
学 生		¥5,000	

※対象団体は、WEBサイトにてご確認ください。

第8回 天田財団 レーザプロセッシング 助成研究成果発表会

「レーザプロセッシングの半導体分野への応用」

聴講・交流会無料 要事前申請

4月23日（水） 会場：アネックスホール F205

13:00-13:10 主催者挨拶 … 伊藤 克英 氏（天田財団 代表理事理事長）
13:10-13:30 レーザプロセッシングの半導体分野への応用 … 平等 祐範 氏（理化学研究所 グルーブイレクター／天田財団 理事）

<特別講演>

13:30-14:00 … 小林 洋平 氏（東京大学 物性研究所 教授）

<助成研究成果発表会>

14:00-14:35 フェムト秒レーザーを用いた超薄板ガラスのナノスケール加工とその応用 … Yalikun Yaxiaer 氏（奈良先端科学技術大学院大学 物質創成科学領域 准教授）
14:35-15:10 高線り返しピコ秒パルスレーザーによるガラス/Siおよびガラス/ガラスの微細溶融接合 … 岡本 康寛 氏（岡山大学学術研究院 環境生命自然科学学域 准教授）

<パネルディスカッション>

15:20-17:00 量産化&リフトオフ

モデレーター 平等 祐範 氏（理化学研究所 グルーブイレクター／天田財団 理事）
パネリスト 奈良崎 葵子 氏（産業技術総合研究所 統括研究主幹）
下間 靖彦 氏（京都大学大学院 工学研究科 材料化学専攻 准教授）
佐野 智一 氏（大阪大学大学院 工学研究科 マテリアル生産科学専攻 教授）
松久 直司 氏（東京大学 先端科学技術研究センター 准教授）

<交流会>

17:30-19:00 ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 宴会場パシフィック

4月25日（金）

■ レーザー基礎&応用技術セミナー

会場：アネックスホール F201

LE-5 コース テラヘルツ分光・イメージングの基礎から産業応用まで

9:30-10:25 高輝度・周波数可変テラヘルツ波光源による分光計測と三次元測定 … 南出 泰垂 氏（理化学研究所）
10:30-11:25 テラヘルツ ATR 分光による、粉体と溶液のモニタリング … 里園 浩 氏（浜松ホトニクス㈱）
11:30-12:25 高精度テラヘルツ時間領域分光・エリプソメトリ：測定原理から半導体評価まで … 中嶋 誠 氏（大阪大学）

LE-6 コース 光・レーザーによる給電技術と社会実装への期待

13:10-14:05 （依頼中）
14:10-15:05 光ファイバー給電の基礎・応用と最新動向 … 松浦 基晴 氏（電気通信大学）
15:10-16:05 IoT 端末から移動体、水中まで対応する光無線給電 … 宮本 智之 氏（東京科学大学）

■ レンズ設計・製造の基礎セミナー

会場：アネックスホール F202

LS-5 コース 照明光学系の基礎と応用

9:30-10:25 照明光学系の基礎 … 福岡 省 氏（チームオプト㈱）
10:30-11:25 LED 照明の多彩な応用 … 大野 博司 氏（㈱東芝）
11:30-12:25 LED 照明光学系の光学設計 … 大橋 祐介 氏（サイバネットシステム㈱）

LS-6 コース VR/AR の光学系と事例

13:10-14:05 メタバース時代の VR/AR 用 HMD の現状と未来 … 清川 清 氏（奈良先端科学技術大学院大学）
14:10-15:05 HMD 向け光学系と光利用効率向上技術の開発動向 … 白倉 奈留 氏（シャープ㈱）
15:10-16:05 イマージングXR：最新実験体験の仕組みと実例解説 … 三寺 剛史 氏（Disguise Japan（同））

■ 赤外線・紫外線技術セミナー

会場：アネックスホール F204

IR-3 コース 赤外線のアプリケーション

10:00-10:55 防衛分野における赤外線技術 … 工藤 順一 氏（防衛装備庁）
11:00-11:55 中赤外光を用いたヘルスケアモニタリング … 松浦 祐司 氏（東北大学）
12:00-12:55 LIDAR と Lidar の原理と応用 –地上から宇宙まで– … 椎名 達雄 氏（千葉大学）

UV-3 コース 紫外線のアプリケーション

13:40-14:35 半導体分野における UV レーザー穴あけ加工 … 平山 望 氏（三菱電機㈱）
14:40-15:35 光造形技術の最新動向 –多様な造形技術・材料開発からマルチマテリアル造形まで– … 丸尾 昭二 氏（横浜国立大学）
15:40-16:35 有人下で使用する Far UV-C の安全性と効果、今後の展開について … 大橋 広行 氏（ウシオ電機㈱）

光産業技術振興協会（OITDA）

2025年度 光技術動向セミナー

光産業技術振興協会

賛助会員は無料※

4月24日（木） 会場：アネックスホール F205

10:00-10:05 主催者挨拶 … 小谷 泰久 氏（光産業技術振興協会）
10:05-10:35 光材料・デバイスの最新動向 … 土居 芳行 氏（NTTイノベティブデバイス㈱）
10:35-11:05 光ユーザインタフェース・IoTの最新動向 … 高田 英明 氏（長崎大学）
11:20-12:20 特別講演「3D積層型CMOSイメージセンサの進化と将来」
… 祐元 勇人 氏（ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱）

13:45-14:15 光通信ネットワークの最新動向 … 乾 哲郎 氏（日本電信電話㈱）
14:15-14:45 情報処理フォトニクス最新動向 … 島 隆之 氏（産業技術総合研究所）
15:00-15:30 光加工・計測応用の最新動向 … 岡本 康寛 氏（岡山大学）
15:30-16:00 太陽光発電の最新動向 … 西永 慈郎 氏（産業技術総合研究所）

集積コムによる通信コンソーシアム（Com^2）講演会

聴講無料

「光コムが拓く次世代光コンピューティングと信号処理のフロンティア」

4月24日（木） 会場：アネックスホール F203

13:30-13:40 開会 … 田邊 孝純 氏（慶應義塾大学）

13:40-15:10 光ニューラルネットワークの進展と挑戦

… 麓 光博（CONG Guangwei）氏（産業技術総合研究所）
マイクロコムによる多腕パンドリット問題とリザバコンピューティングの研究 … 久世 直也 氏（徳島大学）
光信号処理応用に向けたマイクロコム … 田邊 孝純 氏（慶應義塾大学）

シリコン光回路を用いた深層学習プロセッサと波長多重に対する期待

… 竹中 充 氏（東京大学）

光AIコンピューティングとそのセンシング応用 … 砂田 哲 氏（金沢大学）

併設セミナー、併催イベントへの参加は事前のお申込みが必要です。
お申込みはWEBサイトをご利用下さい。

併催イベント プログラム

レーザー学会産業賞授与式

参加無料

4月24日（木）11:00～

会場：展示ホール内特設会場

宇宙・天文学光特別技術セミナー

聴講無料

4月24日（木）

会場：アネックスホール F203

「JAXAの研究者が語る宇宙コース」

9:30-10:25 商業デブリ除去実証(CRD2) フェーズⅠと赤外カメラ … 岡田 尚基 氏（宇宙航空研究開発機構）
10:30-11:25 宇宙開発におけるテラヘルツ技術開拓 … 西堀 俊幸 氏（宇宙航空研究開発機構）
11:30-12:25 宇宙機の航法センサとしてのLIDAR … 水野 貴秀 氏（宇宙航空研究開発機構）

4月25日（金）

「国立天文台を活用する研究者が語る天文コース」

9:30-10:25 見えない宇宙を観る技術を社会へ：国立天文台の技術開発と産業連携 … 平松 正顕 氏（国立天文台）
10:30-11:25 （依頼中）
11:30-12:25 （依頼中）

光産業技術振興協会（OITDA）

2025年度 光産業動向セミナー

光産業技術振興協会

賛助会員は無料※

4月25日（金） 会場：アネックスホール F205

10:00-10:05 主催者挨拶 … 小谷 泰久 氏（光産業技術振興協会）
10:05-10:35 光産業全体の最新動向 … 菊池 純一 氏（知的資産活用センター／青山学院大学）
10:35-11:05 太陽光発電分野の最新動向 … 一木 修 氏（㈱資源総合システム）
11:05-11:35 センシング・計測分野の最新動向 … 石井 勝弘 氏（光産業創成大学院大学）
13:00-13:30 入出力分野の最新動向 … 青木 美満 氏（慶應義塾大学）
13:30-14:00 ディスプレイ・固体照明分野の最新動向 … 藤掛 英夫 氏（東北大学）
14:15-15:15 特別講演「金属AMの現在地と実用化に向けたアカデミアからのアプローチ」
… 古本 達明 氏（㈱ビジョンセンシング）
レーザ・光加工分野の最新動向 … 杉岡 幸次 氏（理化学研究所）
情報通信分野の最新動向 … 木村 俊二 氏（九州大学）

応用物理学会フォトンクス分科会主催セミナー

聴講無料

「量子コンピューティング・量子ネットワークの最前線」

4月25日（金）

会場：展示ホール内特設会場2

※詳細が確定しましたらWEBサイトに掲載いたします。

オープンセミナー

「NICT（情報通信研究機構）の研究者が語る最新研究」

聴講無料

4月25日（金） 会場：アネックスホール F203

13:30-14:05 （依頼中）
14:05-14:40 大規模空間・波長多重技術を用いた超大容量光ファイバ通信システムの研究開発 … 古川 英昭 氏（情報通信研究機構）
14:40-15:15 宇宙天気予報の最新動向 … 久保 勇樹 氏（情報通信研究機構）
15:15-15:50 （依頼中）

第8回 TACMIコンソーシアム*シンポジウム

「モノづくりとシミュレーター」 * 高効率レーザープロセッシング推進コンソーシアム

聴講無料

4月25日（金） 会場：展示ホール内特設会場1

13:00-13:10 開会のあいさつ … 小林 洋平 氏（東京大学）
13:10-13:15 来賓挨拶 … 田淵 敬一 氏（文部科学省）
13:15-13:20 来賓挨拶 … 近藤 公伯 氏（光量子飛躍フラッグシッププログラム次世代レーザー領域）
13:20-13:45 STELLAの取り組み … 石川 顕一 氏（東京大学）
13:45-14:10 AIシミュレーターの産業実装 … 和田 紀彦 氏（パナソニック㈱）
14:10-14:35 学理シミュレーター（マクロ） … 酒井 幹夫 氏（東京大学）
14:45-15:10 レーザー加工シミュレーターへの期待 … 赤城 正幸 氏（㈱アマダ）
15:10-15:35 学理シミュレーター（ミクロ） … 乙部 智仁 氏（量子科学技術研究開発機構）
15:35-16:00 モノづくりに関するIT活用と産学連携 … 澤田 亮人 氏（㈱プリファードネットワークス）
16:00-16:10 閉会のあいさつ … 田丸 博晴 氏（東京大学）

※光産業技術振興協会セミナー聴講料

- （一財）光産業技術振興協会 賛助会員会社、教育機関、公的機関、報道関係者：無料
- 一般参加者：¥10,000 /日（税込）

OPIE イベント

https://www.opie.jp/



出展社技術セミナー

聴講無料

会場：展示ホール内特設会場3

4月23日（水）

12:30-13:15 Beneq㈱「空間分離式ALDを用いた、ストレスコントロール・低損失光学薄膜コーティング」… 西山 俊彦 氏（Beneq㈱）
13:30-14:15 日本シノプシス（同）「メタレンス／メタサーフェスの設計事例紹介」… 関口 哲司 氏（日本シノプシス（同））
14:30-15:15 サイバネットシステム㈱「光通信業界におけるCAE活用最新事例」… 上野 達鋭 氏（サイバネットシステム㈱）
15:30-16:15 COMSOL（同）「COMSOL Multiphysics® 波動光学及び光線光学モジュールのご紹介」… パーソネン ヴィレ 氏（COMSOL（同））

4月24日（木）

10:30-11:15 ナルックス㈱「ナノメートル精度加工技術を用いた高精度光学部品のご紹介」… 堀川 博章 氏（ナルックス㈱）
11:30-12:15 ㈱日本レーザー「ARスマートグラス市場の展開」… Pekka Laiho 氏（OptoFidelity）／野村 弘之 氏（㈱日本レーザー）
12:30-13:15 スペクトラ・フィジックス㈱「Spectra-Physicsの微細加工用短パルスレーザーと応用例」… 江橋 信俊 氏（スペクトラ・フィジックス㈱）
13:30-14:15 日本シノプシス（同）「試作レスでのカメラシステム性能評価とアプリケーション実例」… 谷川 崇 氏（日本シノプシス（同））
14:30-15:15 ㈱オフィールジャパン「ドローン向けの赤外線カメラ用レンズについて」… 鈴木 健司 氏（㈱オフィールジャパン）
15:30-16:15 ㈱ティー・イー・エム「CeramOptec社マルチモード光ファイバーのご紹介」… Peter Maushake 氏（CeramOptec GmbH）
通訳あり

4月25日（金）

10:30-11:15 パナソニックFSエンジニアリング㈱「『超高精度三次元測定機UA3P』開発の最前線と新たな取り組み」… 半田 宏治 氏／染川 侑紀 氏（パナソニック プロダクションエンジニアリング㈱）
11:30-12:15 CBS Japan「Simulation of semiconductor lasers, VCSELs, and quantum dot lasers」… トム・デビス 氏（CBS Japan）
英語による講演（予定）
12:30-13:15 ㈱ビジョンセンシング「赤外線カメラの基礎と用途」… 安田 翔汰 氏（㈱ビジョンセンシング）
13:30-14:15 ネオアーク㈱「ここでご教えて提案！ He-Neレーザ」… 稲川 裕樹 氏（ネオアーク㈱）
14:30-15:15 日本シノプシス（同）「迷光を考慮した夜間走行シミュレーション」… 大谷 友昭 氏（日本シノプシス（同））
15:30-16:15 キーサイト・テクノロジ㈱「キーサイトEDAのフォトニックIC設計ソリューションのご紹介」… 梅川 光晴 氏（キーサイト・テクノロジ㈱）

会場：展示ホール内特設会場2

4月24日（木）

13:30-14:15 エドモンド・オプティクス・ジャパン㈱
「量産向け光学用ハードコートフィルターの取り組み」
… 柴田 雅敏 氏（エドモンド・オプティクス・ジャパン㈱）

同時開催 OPTICS & PHOTONICS International Congress

OPIC2025

https://opicon.jp/

※OPIC2025は、Plenary Sessionおよび14の専門会議で構成されます。

Plenary Sessions

Plenary Sessionは、無料にてご聴講いただけます。

4月23日（水） 会場：会議センター 501、502

16:15-17:05 LASERs in Space : LASER Utilization in Space Programs and Recent Topics on the Optical Data Relay Satellite in JAXA. … Shiro Yamakawa 氏（Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA)）
17:05-17:55 Ultrafast Quantum Simulation and Quantum Computing with Ultracold Atom Arrays at Quantum Speed Limit … Kenji Ohmori 氏（Institute for Molecular Science (IMS)）
17:55-18:45 What is Life? Towards Imaging the Molecular Machinery of the Cell … R. J. Dwayne Miller 氏（University of Toronto）

Poster Sessions

4月23日（水）～ 24日（木） 会場：展示ホール内特設会場1

Conferences

4月21日（月）～ 25日（金） 会場：会議センター 2F～5F（受付 2F）

- 第 14 回先進レーザーと光源技術 <ALPS2025>
- 第 11 回バイオメディカルイメージング&センシング <BISC2025>
- 新しい光と農業の未来 - 持続可能な食料生産のための科学技術の融合 <FAAP202